(19 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公輟(A)

昭58-219023

Int. Cl.³
B 29 D 7/08
C 08 L 1/10

識別記号

庁内整理番号 6653-4F 6958-4J ❸公開 昭和58年(1983)12月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂樹脂薄膜の製造方法

②特

願 昭57-103488

20日

願 昭57(1982)6月15日

⑫発 明 者 大竹悦夫

横浜市戸塚区平戸町1956-1

⑫発 明 者 山木蕉

姫路市網干区新在家940

切発 明 者 黒田隆之

姫路市網干区新在家940

の出 願 人 ダイセル化学工業株式会社

堺市鉄砲町1番地

明 細 電

- 1. 発明の名称
 - 樹脂稗膜の製造方法
- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 均一な緊張状態で保持された無配向のセルロースエステル溶膜の製造方法であって、セルロースエステルを有機密剤に溶解し、平滑なガラス板上に流延し、溶剤を除去してガラス板上に均一な厚みの溶膜を形成する工程と、水中から溶膜をガラス板から分離する工程と、水中から溶膜を関収し、湿潤状態で支持枠に支持とせた後乾燥させる工程とを含むことを特徴とする樹脂薄膜の製造方法。
 - (2) セルロースエステルが硝酸セルロースであることを特徴とする特許額求範囲第1項記録の樹脂溶膜の製造方法。
- 3. 発明の詳細な脱明

 集税回路の製造のためのリソグラフィにおいて 光源に紫外線を用いたフォトレジストは、高い解 像力と高い生産性が特徴であり、特に集稅度の高 いウェハ乃至チップの製造に復めて有用である。 この場合、光源の波長が短いほど解像力が高くな るので、ディープUV光が一般に用いられる。

この方式は、解像力が高いだけにフォトマスクの画像面上への小さなゴミの付着はエッチング画像の精度を低下させ、不良品発生の原因になるほか、ゴミ除去の作業により、フォトマスク自体を傷めやすく、その寿命を低下させる。

化树 第二人称词 人名英巴尔

させることが可能であり、フォトマスク画像に忠 突なパターンを興光により得ることができる。

このようなフォトマスク保護用の母膜は半導体 産業において極めて有用なものであるが、その製 造方法が未だに確立されていない。

発明者等は、鋭意研究の結果、称膜材料としてセルロースエステルを使用し、これを流延して得られたお膜を水中で回収し、生乾きの状態で支持枠に均一に固着したのち乾燥することにより、フォトマスク保護用に適した樹脂溶膜が得られることを認め、本発明に到遠した。

本発明に使用する寂腹の材料に要求される物性は以下の通りである。

- イ・解光に使用する光の特定領域(特にこの場合 UV領域)で、できるだけ吸収が少いこと。
- ロ. 類い腹厚でも充分強度があり、支持枠で支持 した後、クリープや収縮のないこと。
- へ、結晶や配向により凝過光に方向性を生じせしめないこと。

また、群膜の製造には次の条件を満足させる

ことが必要である。

- ニ・苺くて厚みの均一な膜とすること。
- ホ. 所定の厚みの膜とすること。
- へ. フレームに支持した状態が均一な緊張を保っていること。

ト・製膜及び支持の過程で膜を配向させないこと。 本発明の方法によって製造した樹脂苺膜は、これ らの条件を満足させるものである。

本発明に使用する腹材料はセルロースエステルであり、セルロースエステルとは、 硝酸セルロース、 ポロピオン酸セルロース、 路破酢酸セルロース などを指す。 就中、 硝酸セルロースは本発明の目的に特に 適当である。

μπ などの一定の厚みのものが使用される。

一般にセルロースエスチルの加工性は、可觀剤

を使用することにより向上するが、可塑剤の使用はUV領域の吸収、ガラス面への接着性、クリープ性など、本発明の目的には好ましくない効果が出るので、本発明においては可塑剤は使用しない方が望ましい。

即ち、本発明はセルロースエステルを有機移剤に溶解し、平滑なガラス板上に流延し、溶剤を除去してガラス板上に均一な厚みの溶膜を形成する工程と、 お膜を形成したガラス板を水中に受徴して溶膜をガラス板から分離する工程と、 水中から 物膜を回収し、 湿 調 状態で支持 枠に支持させた 後乾燥させる工程とを含むことを特徴とする樹脂溶 膜の 製造方法である。

以下に実施例によりさらに本発明を脱明する。 実施例 1.

硝化納RS-5 (ダイセル化学工獎製、イソブロパノール湿納、固型分 7 0 4) 6 4 8 、メチルエチルケトン 1 4 6 8 、酢酸ブチル 1 2 0 8 及びトルエン 1 2 0 8 からなる硝化綿トーブを、クリアランス 5 0 дт のパーコーターを用

いて、平滑なガラス板上に流布し、24時間室温 (20℃) に放置乾燥し、さらに60℃で1.時間 乾燥した。乾燥フィルム化した硝化糖をガラス板 ごと節かに 滑浄な水中に浸滾した。 賀時放置する と、硝化綿フィルムはガラス板から自然に剝離し たので、一旦直径約150gmの円形アルミフレー ムを用いて形を崩さないようすくい上げ、酸フレ - ム内の部分を内径100 ma、外径110 ma、厚 み10mのアルミニウム支持枠の上面にマウント した。次いで、フィルムの支持枠との接触界面に 沿って、少盤のメチルエチルケトンを盗布し、良 乾することによって、フィルムを支持枠に接着さ せた。支持枠の外側にはみ出している部分のフィ ルムを切り除き、60℃で3時間乾燥させると、 均一な緊張度で支持された厚さ3 μm (比重 1.6) の硝酸セルロースフィルムが得られた。

尚、支持枠の厚みは、フォナマスク画像面と樹脂 群膜との間の光路中における一定の間隔を形成するスペーサーとして働らくことになる。

手 統 精 正 吞

昭和58年6月1日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

- 1. 事件の表示 昭和57年時許頭第103488号
- 2. 発明の名称 樹脂肉牌の製造方法
- 3. 補正をする者

幕件との関係 特許出願人

住 所 大阪府堺市鉄砲町1番地

名称(290)ダイセル化学工製株式会社 代表者 久 展 品 影 安

- 4. 楠正命令の日付 (自発)
- 5. 補正の対象

明細なの「特許期求の範囲」及び「始明の詳細な説明」 の例

6. 福正の内容・

別紙の上かり

実施例 2.

実施例 1 の硝化綿ドーブに代えて、酢酸綿 LT-105 (ダイセル化学工業製)608、 塩化メチレン8468及びメタノール948か らなる酢酸綿を用いて、実施例 1 に準じて酢酸 セルロースフィルムを作製した。但し流延厚み は50μm、支持枠とフィルムとの接着に用い た溶剤は塩化メチレン/メタノール=9/1の 混合溶剤であった。同様にして均一な緊張度で 支持された厚さ3μm (比重13)のフィルム を得た。

> 特 許 出 願 人 ダイセル化学工業株式会社

///--///

別数(1.) 明細登第1頁「許許解求の箆囲」の欄を手記のとおり補正する。

装許請求の20囲

- (II) 均 な緊張状態で保持された無配向のセルロースエステルな関の製造方法であって、セルロースエステルを有機容別に容解し、平滑なガラス板上に流延し、格別を除去してガラス板上に均一な厚みのだ膜を形成する工程と、水中で溶膜をガラス板から分離する工程と、水中から容膜を回収し、湿縄状態で支持枠に支持させた袋乾燥させる工程とを含むことを特徴とする樹脂な膜の製造方法。
- (2) セルロースエステルが硝酸セルロースであることを特徴とする特許が原因第1項配数の関股的機の関連方法。
- (2) 明細な第8頁11行目の次に下記を加入する。 実施例 3.

硝化綿R8-7(ダイセル化学工整製、イ

特開昭58-219023 (4)

ソプロパノール湿綿、固型分 7 0 %) 2 0 g、 酢酸ブチル 5 0 g、酢酸イソブチル 5 0 g 及び シクロヘキサノン 9 0 g からなる硝化綿ドープ を作成した。

このドーブの23℃における粘度は480cpであった。このドーブを用いてスピンコーティング法によりフィルムを作成した。即ち、スピンナーにガラス板をセットし、70 rpmで回転させつム、その回転中心に上記ドーブを5秒間を関して滴下した。滴下終了後度ちに回転を1050 rmに上昇(立ち上り所要時間0.2秒)させ、この速度で15秒間維持する間に違心旋延させた後、回転を停止させた。

次にガラス板をスピンナーから取り外し、24時間室内(23℃、60米RH)に放假乾燥し、さらに60℃で1時間乾燥した。以下突施例1と同様にして水中浸費し、ガラス板から生成フィルムを創罐し、アルミニウム支持枠にマウントし、接着支持させた。支持枠ごと60℃、3時間乾燥し、平均収み0.29μm、収みむら

作成した。

このドーブの 2 3 ℃ における粘度は 5 5 0 cp であった。

上記のドーブを用い、ガラス板上に満下するときの回転速度が200rpm、満下所要時間7秒間、速心流延の回転速度850rpmとしたほかは、突施例3と同様に操作し、平均厚さ0.29μπ、厚みむ50.03μπ以下の均一な緊張度で支持された距離セルロースフィルムを得た。

(以 上)

化多数分配 化二甲酰乙酰 电电流设置 人名

· 0.03 μ m 以下の均一な緊張度で支持された硝酸セルロースフィルムを得た。

突均例 4.

研化総R 8 - 1 2 0 (ダイセル化学工獎製、イソプロバノール優都、園型分 7 0 %) 1 0 8、酢酸プチル 4 7.6 8 及びシクロヘキサノン 8 4.8 8 からなる硝化綿トーブを作成した。このドーブの 2 3 C における粘度は 3 0 0 cp であった。

上記のドーブを用い、且つ並心施延の回転選 度を780rmとしたほかは、突舶例3と同様 に操作し、平均厚さ009μm、厚みむら 0005 μm以下の均一な深設度で支持された硝酸セル ロースフィルムを得た。

突施例 5.

2 保许同众0年日

- (1) 均一を買取款回て扱約された原因向のセルロースエステルで有 テルロ目の規定方法であって、セルロースエステルを有 設設保に毎日し、平和をガラス位上に配理し、信用を改 去してガラス収上に均一を口みの意思を形成する工程と、 水中で同じをガラスはから分にする工程と、水中から記 口を回収し、配置款目で文章に文章させた配定になせ る工程とを含むととを確以とする問題は口の規定方法。
- 図 セルロースエステルが耐口セルロースであることを得 口とする特许回次は国は1項にQの口回口口のほぼ方法。

時開昭58-219023 (5)

手 鏡 箱 正 數

昭和58年7月6日

特許庁長官 若 杉 和 夫 股

1. 事件の表示

昭和57年特許顯第103488号

2. 発明の名称

樹脂薄膜の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

主 所 大阪府都市鉄砲町1番地

名 称 (290) ダイセル化学工業株式会社

クポタ コンプ

- 4. 補正命令の日付(自発)
- 5. 補正の対象

「発明の詳細な説明」の欄(58年6月1日の手続補正書)

- 6. 棚正の内容
 - (1) 58年6月1日付手続補正書館2月最下行に「平均厚み 0.29μm」とあるのを「平均厚さ289μm」に同正する。 58 7

- (2) 5 8 年 6 月 1 日付手統補正書第 3 頁第 1 2 行に「平均厚 さ 0.0 9 μm」とあるのを「平均厚さ 0.9 0 μm」に訂 正する。
- (3) 5 8 年 6 月 1 日付手統補正書館 4 系第 7 行に「平均厚さ 0.2 9 μm」とあるのを「平均厚さ 2.9 0 μm」に訂正 する。

以上

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-219023

(43) Date of publication of application: 20.12.1983

(51)Int.CI.

B29D 7/08

// CO8L 1/10

(21)Application number: 57-103488

(71)Applicant : DAICEL CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

15.06.1982

(72)Inventor: OTAKE ETSUO

YAMAKI KAORU KURODA TAKAYUKI

(54) MANUFACTURE OF RESIN MEMBRANE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain membrane for protection of photomask, by a method wherein cellulose ester is dissolved in organic solvent, and extendedly flowed on a smooth glass plate. After removing the solvent, the glass plate is dipped into water, a membrane being separated and recovered from the water, and it is dried by holding it with a holding frame in wetting condition.

CONSTITUTION: Cellulose ester is dissolved in organic solvent, being flowed extendedly on the smooth glass plate, and the membrane having uniform thickness is formed on the glass plate by removing the solvent. Then, the glass plate on which the membrane is formed, is dipped into water, and the membrane is recovered from the water by separating it from the glass plate. After holding it with the holding frame in wetting condition, it is dried. Thus, non-orientated cellulose ester membrane kept in uniform tense condition, especially suitable for protection of photomask can be obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office